# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-133301

(43)Date of publication of application: 21.05.1999

(51)Int.CI.

G02B 13/24 G03F 7/20 H01L 21/027

(21)Application number: 10-225392

(71)Applicant:

**NIKON CORP** 

(22)Date of filing:

24.07.1998

(72)Inventor:

**ISHIYAMA TOSHIRO** 

(30)Priority

Priority number: 09249517

Priority date : 29.08.1997

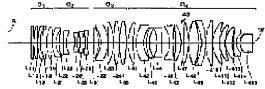
Priority country: JP

# (54) PROJECTION OPTICAL SYSTEM EXPOSURE DEVICE AND MANUFACTURE OF SEMI-CONDUCTOR DEVICE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a projection optical system whose exposure range is sufficiently wide, whose numerical aperture is sufficiently large and which is constituted so that the outside diameter of a lens is sufficiently suppressed from being enlarged.

SOLUTION: The projection optical system projecting the image of a 1st substance R on a 2nd substance W is constituted of a 1st lens group G1 having positive power, a 2nd lens group G2 having negative power, a 3rd lens group G3 having the positive power and a 4th lens group G4 having the positive power in turn from the 1st substance R side. In such a case, when a distance on an optical axis between a focus position formed by the whole projection optical system and the lens surface positioned 📝 at the nearest position to the substance R side in the projection optical system when paraxial luminous flux parallel with the optical axis is made incident from the substance W side of the projection optical system is defined as En, a distance between the substance and the image of the projection optical system is defined as TT and the projecting magnification of the projection optical system is defined as  $\beta$ , the conditions of |En|/TT>2.5 and  $-0.179 < \beta < -0.125$  are satisfied.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2000 Japan Patent Office

#### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平11-133301

(43)公開日 平成11年(1999)5月21日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	<b>F</b> I	
G 0 2 B 13/24		G 0 2 B 13/24	
G03F 7/20	5 2 1	G03F 7/20	5 2 1
H 0 1 L 21/027		H 0 1 L 21/30	515D
			516A

審査請求 未請求 請求項の数8 FD (全 10 頁)

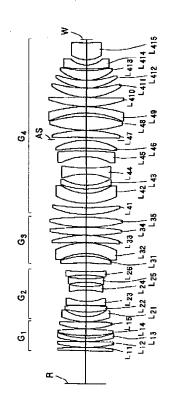
(21)出願番号	<b>特願</b> 平10-225392	(71)出願人	000004112 株式会社ニコン
(22)出願日	平成10年(1998) 7月24日	(72)発明者	東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 石山 敏朗
(31)優先権主張番号 (32)優先日 (33)優先権主張国	特願平9-249517 平 9 (1997) 8 月29日 日本(JP)	(74)代理人	東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株 式会社ニコン内 弁理士 猪熊 克彦

# -(54) 【発明の名称】 投影光学系、露光装置及び半導体デバイスの製造方法

### (57)【要約】

【課題】十分に広い露光範囲と、十分に大きな開口数を 持ち、しかもレンズ外径の拡大を十分に抑えた投影光学 系を提供する。

【解決手段】第1物体Rの像を第2物体W上に投影する投影光学系PLにおいて、第1物体R側から順に、正のパワーを有する第1レンズ群 $G_1$ 、負のパワーを有する第2レンズ群 $G_2$ 、正のパワーを有する第3レンズ群 $G_3$ 、正のパワーを有する第4レンズ群 $G_4$ より構成され、且つ、En:投影光学系の第2物体側から光軸と平行な近軸光束を入射させた場合における全投影光学系によって形成される焦点位置と、投影光学系中の最も第1物体側に位置するレンズ面との光軸上の距離、TT:投影光学系の物像間距離、 $\beta:$ 投影光学系の投影倍率としたとき、 $|En|/TT>2.5、<math>-0.179<\beta<$ 0.125なる条件を満たす。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】第1物体の像を第2物体上に投影する投影 光学系において、

前記第1物体側から順に、正のパワーを有する第1レンズ群、負のパワーを有する第2レンズ群、正のパワーを有する第3レンズ群、正のパワーを有する第4レンズ群より構成され、且つ以下の条件を満足することを特徴とする投影光学系。

(1) |En|/TT > 2.5

 $(2) - 0. 179 < \beta < -0. 125$ 

但し、En:投影光学系の第2物体側から光軸と平行な 近軸光束を入射させた場合における全投影光学系によっ て形成される焦点位置と、投影光学系中の最も第1物体 側に位置するレンズ面との光軸上の距離

TT:投影光学系の物像間距離

β :投影光学系の投影倍率

である。

【請求項2】投影光学系の像側最大開口数をNAとしたとき、NA>0.5であることを特徴とする請求項1記載の投影光学系。

【請求項3】前記第1レンズ群は少なくとも2枚の正レンズを含み、前記第2レンズ群は少なくとも3枚の負レンズを含み、前記第3レンズ群は少なくとも2枚の正レンズを含み、前記第4レンズ群は少なくとも5枚の正レンズと少なくとも3枚の負レンズを含むことを特徴とする請求項1又は2記載の投影光学系。

【請求項4】以下の条件を満足する請求項1、2又は3 記載の投影光学系。

(3) 0. 1 < F1/TT < 0.4

(4) 0. 03 < -F2/TT < 0. 07

(5) 0.05 < F3/TT < 0.3

(6) 0. 0.4 < F.4 / T.T < 0.2

但し、F1:前記第1レンズ群の焦点距離

F2:前記第2レンズ群の焦点距離

F3:前記第3レンズ群の焦点距離

F4:前記第4レンズ群の焦点距離

である。

【請求項5】以下の条件を満足する請求項1、2、3又は4記載の投影光学系。

(7) 0.  $7 < E \phi / (Hi + 0. 2 \times TT \times tan)$ (sin-1 (NA)) < 1. 1

但し、E φ:投影光学系を構成するレンズの最大有効径

Hi:前記第2物体上の最大像高

NA:投影光学系の像側最大開口数

である。

【請求項6】前記第1物体を照明する照明光学系と、前記第1物体を支持する第1支持部材と、請求項1~5のいずれか1項記載の投影光学系と、前記第2物体を支持する第2支持部材とを備えることを特徴とする露光装置。

【請求項7】前記照明光学系は、紫外域の光を発する光源と、該光源からの光束を狭帯化する手段を有し、前記投影光学系は、単一の硝材によって構成されること

則記投影光字系は、単一の値材によって構成されるこ を特徴とする請求項6記載の露光装置。

【請求項8】前記第1物体上に描かれた回路パターンを 照明光学系によって照明する工程と、請求項1~5のい ずれか1項記載の投影光学系を用いて前記回路パターン の像を前記第2物体上に転写する工程とを含むことを特 徴とする半導体デバイスの製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、投影原版上の回路 パターンを感光性基板上に転写することによって半導体 デバイスを製造する露光装置に関し、特に露光装置に用 いられる投影光学系に関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来、半導体デバイス製造用の露光装置に用いられる投影光学系としては、種々の光学系が提案されている。その中でも、物体側(投影原版側)、像側(感光性基板側)の両側が実質的にテレセントリックとなっている光学系が、例えば特開平3-88317号公報や特開平4-157412号公報などに開示されている。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、半導体 デバイス上により細かな回路パターンを形成することが できる高解像な投影光学系が求められており、そのため に、光源の短波長化と、投影光学系の高NA (開口数) 化が求められている。したがって、例えばKrFエキシ マレーザを光源とする露光装置においても、より大きな 開口数を有する投影光学系が必要となっており、開口数 の拡大に伴って、投影光学系のレンズ外径は拡大する傾 向にある。他方、より微細なパターンを良好な状態で結 像するためには、硝材の均質性や、レンズの面形状の加 工精度などのレンズの製造上の要求が厳しくなるが、レ ンズ外径の拡大は、これらの製造上の困難さをより助長 することとなる。また、レンズ外径の拡大に伴って、ガ ラス材料の体積増大をもたらし、コストの上昇を招く。 そこで本発明は、十分に広い露光範囲と、十分に大きな 開口数を持ち、しかもレンズ外径の拡大を十分に抑えた 投影光学系と、この投影光学系を用いた露光装置と、こ の露光装置を用いた半導体デバイスの製造方法を提供す ることを課題とする。

### [0004]

【課題を解決するための手段】上述の課題を解決するために、本発明による投影光学系は、第1物体の像を第2物体上に投影する投影光学系であって、第1物体側から順に、正のパワーを有する第1レンズ群、負のパワーを有する第2レンズ群、正のパワーを有する第3レンズ群、正のパワーを有する第4レンズ群より構成され、且

つ以下の条件を満足するように構成されている。

- (1) |En|/TT>2.5
- $(2) 0.179 < \beta < -0.125$

但し、En:投影光学系の第2物体側から光軸と平行な 近軸光束を入射させた場合における全投影光学系によっ て形成される焦点位置と、投影光学系中の最も第1物体 側に位置するレンズ面との光軸上の距離

TT:投影光学系の物像間距離

β :投影光学系の投影倍率

である。なお、全投影光学系によって形成される焦点位 置とは、上記投影光学系の入射瞳位置に対応するもので ある。

【0005】本発明の投影光学系においては、投影光学系が実質的に第1物体側にテレセントリックとなるように、正のパワー(屈折力)を有する第1レンズ群が最も第1物体側に配置される。第2レンズ群と第3レンズ群とは、それぞれ負のパワー(屈折力)と正のパワー(屈折力)とを有することにより、第1物体側から見て逆望遠型の構成となっており、したがって広視野の第1物体面からの光線を投影光学系に導く構成となっている。さらに、正のパワー(屈折力)を有する第4レンズ群によって、そのように導かれた光線を大きな開口数の光線として結像する。条件式(1)は、像面となる第2物体面が、光軸方向に誤差を持って位置しても倍率誤差を生じないようにするために、実質的に像側テレセントリックな光学系を構成するための条件である。この条件式

(1)の下限を越えると、テレセントリック性が悪化して、倍率誤差を生じやすくなるため好ましくない。

【0006】条件式(2)は、投影光学系の倍率βの適 正な範囲を規定するものである。従来より提案されてい る縮小投影系の光学系には、1/10倍、1/5倍、1 / 4 倍、 1 / 2 . 5 倍などの投影倍率の光学系が提案さ れている。このなかで、現在半導体製造のプロセスにお いて、クリティカルレイヤーといわれる最も微細なパタ ーンを焼き付ける工程に用いられている投影露光装置で は、1/5倍、1/4倍の光学系が用いられることが多 い。これは、過去の発展の歴史において、ある程度の広 視野と高解像を両立しつつ、ゴミの転写の影響回避など の諸条件を満足するために、これらの倍率が用いられて きた。しかし、より高解像を求めて開口数を拡大するた めには、従来の倍率系ではレンズ径が大きくなりすぎ、 製造上の困難さを招いてしまう。レンズ径の拡大を招く ことなく開口数を大きくするためには、球面収差を補償 することはもちろんであるが、これはレンズ枚数を十分 に確保することで、ある程度解決できる。しかし、ペッ ッバール和を補償するためには、近軸光線の高い位置に 正レンズを配置して、低い位置に負レンズを配置する構 成は避けることができない。そのため、開口数を大きく するとその分だけレンズ径が拡大してしまう。

【0007】そこで、投影レンズの縮小率を上げること

で、相対的に負レンズ群のパワーを増大させることで、 よりペッッバール和を容易に負の方向へ導くことが可能 となり、比較的近軸光線の低い位置に正レンズ群を配置 することが可能となり、レンズ径を抑えることができ る。すなわち条件式(2)によって、大きな開口数を有 する光学系を実現するために好ましい投影倍率を規定す ることができる。条件式(2)の下限を越えると、縮小 率があまり上がらないため、従来レンズと同様にレンズ 径の拡大を抑えることが困難となり好ましくない。逆に 条件式 (2) の上限を越えると、像面上の露光領域に対 して、第1物体面の領域が大きくなり、ディストーショ ンの補正が困難となるばかりでなく、第1物体となる原 板が大きくなることで、その製造上の困難さが増し、ま た、重力によるたわみの影響などの影響も無視できなく なるため好ましくない。条件式(2)の上限は、-0. 15とすることがより好ましい。

【0008】なお、本発明は上記の構成によって、十分に大きな開口数を持つ場合でも、レンズ外径の拡大を抑えることができる投影光学系を提供するものである。したがって本発明による効果を十分に享受しようとするためには、投影光学系の像側最大開口数をNAとしたとき、NAが十分に大きく、すなわち例えばNA>0.5となるように形成することが好ましい。NA $\ge$ 0.65の場合はなおいっそうのことである。また本発明においては、第1レンズ群は少なくとも2枚の正レンズを含み、第2レンズ群は少なくとも3枚の負レンズを含み、第4レンズ群は少なくとも5枚の正レンズと少なくとも3枚の負レンズを含むことが好ましい。

【0009】また本発明においては、

(3) 0. 1 < F1/TT < 0.4

(4) 0.03 < -F2/TT < 0.07

(5) 0.05 < F3/TT < 0.3

(6) 0.04 < F4/TT < 0.2

なる条件を満たすことが好ましい。但し、

F1:第1レンズ群の焦点距離

F2:第2レンズ群の焦点距離

F3:第3レンズ群の焦点距離

F4:第4レンズ群の焦点距離

である。

【0010】条件式(3)~(6)は、それぞれ第1~第4レンズ群の適正なパワー範囲を規定するものである。条件式(3)の上限を越える場合には、第2、第4レンズ群で発生する負のディストーションを第1レンズ群で補正しきれないため好ましくない。条件式(3)の上限は、0.3とすることがより好ましい。逆に条件式(3)の下限を越えると、高次の正のディストーションが発生する原因となるため好ましくない。条件式(3)の下限は、0.2とすることがより好ましい。条件式(4)の下限は、0.2とすることがより好ましい。条件式(4)の下限は、0.2とすることがより好ましい。条件式(4)の下限は、0.2とすることがより好ましい。条件式(4)の下限は、0.2とすることがより好ましい。条件式(4)の下限は、0.2とすることがより好ましい。条件式(4)の下限は、0.2とすることがより好ましい。条件式(4)の下限は、0.2とすることがより好ましい。条件式(4)の下限は、0.2とすることがより好ましい。条件式(4)の下限は、0.2とすることがより好ましい。条件式(4)の下限は、0.2とすることがよりがよりません。

(4) の上限を越える場合には、ペッツバール和の補正

が不十分となり、像の平坦性の悪化を招く。条件式(4)の上限は、0.06とすることがより好ましい。逆に条件式(4)の下限を越えると、正のディストーションの発生が大きくなり、良好な補正が困難となる。【0011】条件式(5)の上限を越える場合には、第3レンズ群が第2レンズ群とによって形成する逆望遠系のテレ比が大きくなるから系の長大化を招き、第3レンズ群での正のディストーションの発生量が小さくなり、第2、第4レンズ群で発生する負のディストーションの補正が難しくなるため好ましくない。条件式(5)の上限は、0.2とすることがより好ましい。逆に条件式(5)の下限を越えると、高次の球面収差およびコマが発生し、像の悪化を招き好ましくない。条件式(5)の下限は、0.1とすることがより好ましい。条件式

(6)の上限を越える場合には、系の長大化およびレンズ径の拡大を招き好ましくない。条件式(6)の上限は、0.1とすることがより好ましい。逆に条件式

(6)の下限を越えると、高次の球面収差およびコマが 発生し、像の悪化を招き好ましくない。

【0012】また本発明においては、

(7) 0.  $7 < E \phi / (Hi + 0.2 \times TT \times tan)$ ( $sin^{-1}(NA)$ ) < 1. 1

なる条件を満たすことが好ましい。但し、

E φ:投影光学系を構成するレンズの最大有効径

H1:第2物体上の最大像高

NA:投影光学系の像側最大開口数である。

【0013】条件式(7)は、本発明の投影光学系において、十分な光学性能を実現する上で、光軸と直交する方向についてのスケールファクターを規定するものである。条件式(7)の上限を越える場合には、全長に対してレンズ径が大きくなり、正レンズ群である第1、第3、あるいは第4レンズ群が大きくなり、他のレンズ群のスペースが小さくなり、結果として収差補正に十分なレンズ配置を実現できなくなり、十分な光学性能を達成できなくなるので好ましくない。条件式(7)の上限は、1.0とすることがより好ましい。逆に条件式

(7)の下限を越えると、負のパワーの第2レンズ群に対して、正レンズ群である第1、第3、あるいは第4レンズ群のパワーが大きくなり、高次の球面収差、コマやディストーションが特に悪化し、十分な光学性能を達成できなくなるので好ましくない。条件式(7)の下限は、0.8とすることがより好ましい。

【0014】また、以上の投影光学系は、投影原版上の回路パターンを感光性基板上に転写することによって半導体デバイスを製造する露光装置に組み込まれる。その際、投影原版上の回路パターンを照明する照明光学系に用いる光源としては、紫外域の光を発する光源を用い、この光源からの光東を狭帯化するように構成し、また、投影光学系を構成する各レンズを単一の硝材によって形

成することが好ましい。

[0015]

【発明の実施の形態】以下に本発明の実施の形態につい て、図面を参照して説明する。図1は本発明による露光 装置の第1 実施例に係る逐次露光型の露光装置を示し、 図2は第2実施例に係る走査型の露光装置を示す。両露 光装置は、ともに集積回路素子や液晶パネルなどのデバ イスの回路パターンを形成する際の露光工程に用いられ る。まず、図1の第1実施例では、投影光学系PLの物 体面には、所定の回路パターンが描かれた投影原板とし てのレチクルR(第1物体)が配置されており、投影光 学系PLの像面には、感光性基板としてのウエハW(第 2物体)が配置されている。ここで、レチクルRはレチ クルステージRSに保持されており、ウエハWは少なく とも投影光学系PLの光軸と直交するXY方向に可動な ウエハステージWSに保持されている。また、レチクル Rの上方(Z方向側)には、紫外域の露光光によってレ チクルRの照明領域IAを均一に照明するための照明光 学系ILが配置されている。この実施の形態において は、照明光学系 I Lは、紫外域の光を発する光源 (図示 せず)、すなわちKrFェキシマレーザ ( $\lambda$ =248nm)を用いており、また照明光学系ILの中には、Kr Fエキシマレーザからの自然発光を狭帯化するフィルタ ー (図示せず) が配置されている。以上の構成により、 照明光学系ILから供給される露光光は、レチクルR上 の照明領域IAを均一に照明する。このレチクルRを通 過した露光光は、投影光学系PLの開口絞りASの位置 に光源像を形成する。すなわち、レチクルRは照明光学 系ILによってケーラー照明されている。そして、ウエ ハW上の露光領域EAには、レチクルRの照明領域IA 内の像が形成され、これにより、ウエハWにはレチクル Rの回路パターンが転写される。

【0016】次に、図2の第2実施例では、レチクRを 保持するレチクルステージRSと、ウエハWを保持する ウエハステージWSとが、露光中において互いに逆方向 へ走査する点が図1の例とは異なっている。これによ り、ウエハWには、レチクルR上の回路パターンの像が 走査露光される。上記両実施例における投影光学系PL としては、以下に述べる構成のものが採用されている。 そしてレチクルR上に描かれた回路パターンを照明光学 系ILによって照明する工程と、投影光学系PLを用い て回路パターンの像をウエハWに転写する工程とを含む ことによって、半導体デバイスを製造するものである。 なお両実施例の投影光学系 P L とも、第1物体側 (レチ クルR側) および第2物体側 (ウエハW側) において、 実質的にテレセントリックとなっており、縮小倍率を有 するものである。また上記両実施例では、第2物体とし てウエハWを配置した場合を示したが、液晶パネルを製 造するときには、第2物体としてガラスプレートを配置 することとなる。

【0017】次に図3は本発明による投影光学系の第1 実施例を示し、図6は第2実施例を示す。両実施例の投影光学系とも、第1物体としてのレチクルR上のパターンの像を第2物体としてのウエハW上に投影するものであり、レチクルR側から順に、正のパワーを有する第1 レンズ群 $G_1$ 、負のパワーを有する第2レンズ群 $G_2$ 、正のパワーを有する第3レンズ群 $G_3$ 、正のパワーを有する第4レンズ群 $G_4$ より構成されている。また開口絞りASは、第4レンズ群 $G_4$ 中に配置されている。

【0018】図3に示す投影光学系の第1実施例におい て、第1レンズ群G<sub>1</sub>は、レチクルR側に平面を向けた 平凸レンズ $L_{11}$ 、両凸レンズ $L_{12}$ 、レチクルR側に凸面 を向けた負のメニスカスレンズ $L_{13}$ 、両凸レンズ $L_{14}$ 、 両凸レンズ $L_{15}$ からなる。第2レンズ群 $G_2$ は、レチク ルR側に凸面を向けた負のメニスカスレンズL21、両凸 レンズLoo、レチクルR側に凸面を向けた負のメニスカ スレンズ $L_{23}$ 、両凹レンズ $L_{24}$ 、両凹レンズ $L_{25}$ 、両凹 レンズ $L_{26}$ からなる。第3レンズ群 $G_3$ は、ウエハW側 に凸面を向けた正のメニスカスレンズ L31、ウエハW側 に凸面を向けた負のメニスカスレンズL<sub>32</sub>、ウエハW側 に凸面を向けた正のメニスカスレンズ L<sub>33</sub>、両凸レンズ  $L_{34}$ 、両凸レンズ $L_{35}$ からなる。第4レンズ群 $G_4$ は、 レチクルR側に凸面を向けた正のメニスカスレンズ L<sub>41</sub>、レチクルR側に凸面を向けた負のメニスカスレン ズL42、レチクルR側に凸面を向けた負のメニスカスレ ンズ $L_{43}$ 、両凹レンズ $L_{44}$ 、ウエハW側に凸面を向けた 負のメニスカスレンズL45、ウエハW側に凸面を向けた 正のメニスカスレンズL<sub>46</sub>、ウエハW側に凸面を向けた 正のメニスカスレンズ $L_{47}$ 、両凸レンズ $L_{48}$ 、ウエハW側に凸面を向けた負のメニスカスレンズ L49、両凸レン ズL<sub>410</sub>、レチクルR側に凸面を向けた正のメニスカス レンズL411、レチクルR側に凸面を向けた正のメニス カスレンズ $L_{412}$ 、レチクルR側に凸面を向けた正のメ ニスカスレンズ L413、レチクルR側に凸面を向けた負 のメニスカスレンズ L414、レチクル R側に凸面を向け た正のメニスカスレンズ $L_{415}$ からなる。

【0019】また、図6に示す投影光学系の第2実施例において、第1レンズ群 $G_1$ は、レチクルR側に平面を向けた平凸レンズ $L_{11}$ 、両凸レンズ $L_{12}$ 、両凸レンズ $L_{13}$ 、ウエハW側に凸面を向けた正のメニスカスレンズ $L_{14}$ 、両凸レンズ $L_{15}$ からなる。第2レンズ群 $G_2$ は、レチクルR側に凸面を向けた負のメニスカスレンズ $L_{21}$ 、両凸レンズ $L_{22}$ 、レチクルR側に凸面を向けた負のメニスカスレンズ $L_{23}$ 、両凹レンズ $L_{24}$ 、両凹レンズ $L_{25}$ 、両凹レンズ $L_{26}$ がらなる。第3レンズ群 $G_3$ は、ウエハW側に凸面を向けた正のメニスカスレンズ $L_{31}$ 、ウェハW側に凸面を向けた正のメニスカスレンズ $L_{32}$ 、両凸レンズ $L_{33}$ 、両凸レンズ $L_{34}$ 、両凸レンズ $L_{35}$ がらなる。第4レンズ群 $G_4$ は、レチクルR側に凸面を向けた正のメニスカスレンズ

 $L_{41}$ 、レチクルR側に凸面を向けた負のメニスカスレンズ $L_{42}$ 、レチクルR側に凸面を向けた負のメニスカスレンズ $L_{43}$ 、両凹レンズ $L_{44}$ 、ウエハW側に凸面を向けた負のメニスカスレンズ $L_{45}$ 、ウエハW側に凸面を向けた正のメニスカスレンズ $L_{46}$ 、ウエハW側に凸面を向けた正のメニスカスレンズ $L_{47}$ 、両凸レンズ $L_{48}$ 、ウエハW側に凸面を向けた単のメニスカスレンズ $L_{49}$ 、レチクルR側に凸面を向けた正のメニスカスレンズ $L_{410}$ 、レチクルR側に凸面を向けた正のメニスカスレンズ $L_{411}$ 、レチクルR側に凸面を向けた正のメニスカスレンズ $L_{412}$ 、レチクルR側に凸面を向けた正のメニスカスレンズ $L_{412}$ 、レチクルR側に凸面を向けた正のメニスカスレンズ $L_{413}$ 、レチクルR側に凸面を向けた正のメニスカスレンズ $L_{414}$ 、レチクルR側に凸面を向けた正のメニスカスレンズ $L_{415}$ からなる。

【0020】以下の表1と表2に、それぞれ投影光学系の第1実施例と第2実施例の諸元と、条件式(1)~(7)中のパラメータの値を示す。両表の[レンズ諸元]中、第1欄NoはレチクルR側からの各レンズ面の番号、第2欄rは各レンズ面の曲率半径、第3欄dは各レンズ面と次のレンズ面との光軸上の間隔、第4欄はレンズ番号を示す。いずれのレンズも単一の硝材、すなわち合成石英(SiO2)製であり、KrFエキシマレーザの波長(248nm)に対する合成石英の屈折率nは、n=1.50839である。

# [0021]

# 【表1】

#### [主要諸元]

最大物体高 : 79.2 像側最大開口数:0.70

#### [レンズ諸元]

_			
Νc	o r	d	
0	$\infty$	126.823	R
1	$\infty$	13.000	$L_{11}$
2	-1219.009	1.000	
3	463.352	19.469	$L_{12}$
4	-40422.243	1.000	
5	351.283	13.000	$L_{13}$
6	259.852	9.209	
7	425.616	25.541	$L_{14}$
8	-764.955	1.000	
9	281.989	24.905	$L_{15}$
10	-4520.262	1.000	
11	228.960	19.093	$L_{21}$
12	118.583	17.799	
13	296.301	24.435	$\rm L_{22}$
14	-749.157	1.000	
15	23316.390	13.655	$L_{23}$
16	147.258	43.556	
17	-232.667	13.000	$ m L_{24}$
18	224.059	16.164	

```
19
       -262.796
                   13.000
                           L_{25}
                                                               42
                                                                    -1009.618
                                                                                  10.000
20
        325.775
                   14.189
                                                               43
                                                                      -611.265
                                                                                  29.381
                                                                                           L_{46}
       -338.099
21
                   13.000
                            L_{26}
                                                               44
                                                                      -213.804
                                                                                   1.000
22
        790.196
                   31.754
                                                               45
                                                                                  10.535
                                                                                           A S
23
      -1533.927
                   25.522
                            L_{31}
                                                               46
                                                                    -3708.114
                                                                                  26.027
                                                                                           L_{47}
24
                   10.866
       -241.722
                                                               47
                                                                                   1.000
                                                                      -390.735
25
       -169.181
                   39.937
                                                               48
                                                                      403.873
                                                                                  52.274
                            L_{32}
                                                                                           L_{48}
26
                    1.000
       -213.872
                                                               49
                                                                                  12.998
                                                                     -403.387
27
      -1638.209
                   26.854
                                                               50
                                                                                  23.359 · L<sub>49</sub>
                            L_{33}
                                                                     -275.993
28
       -333.782
                    1.000
                                                               51
                                                                                   1.000
                                                                     -402.853
29
        789.230
                   30.098
                            L_{34}
                                                              52
                                                                      381.074
                                                                                  33.562
                                                                                           L_{\,410}
30
       -750.984
                    1.000
                                                                                  1.000
                                                              53
                                                                   -13410.520
31
                   36.138
        510.222
                                                              54
                                                                      200.594
                                                                                  34.891
                                                                                           L_{411}
                            L_{35}
32
       -774.798
                   10.810
                                                              55
                                                                      456.048
                                                                                  1.000
33
        305.627
                   25.875
                                                              56
                                                                      172.868
                                                                                 27.630
                            L_{41}
                                                                                           L_{412}
34
        876.606
                   16.099
                                                              57
                                                                      282.240
                                                                                  1.000
                            L_{42}
35
        229.581
                   38.445
                                                              58
                                                                      130.675
                                                                                 36.950
                                                                                          L_{413}
36
        150.672
                   16.442
                                                              59
                                                                      331.635
                                                                                  6.383
37
                            L_{43}
        268.286
                   13.212
                                                              60
                                                                                 14.270
                                                                                          L_{414}
                                                                      521.082
38
        156.609
                   43.175
                                                              61
                                                                       78.027
                                                                                 20.160
39
       -211.698
                   22.545
                            L_{44}
                                                              62
                                                                       90.585
                                                                                 63.772
                                                                                          L_{415}
40
        563.805
                   42.578
                                                              63
                                                                      660.673
                                                                                 11.475
41
       -173.000
                   22.143 L<sub>45</sub>
                                                              64
                                                                                          W
                                                                         \infty
                     [条件対応値]
                     (1) | En | / TT = 3.077
                     (2) \beta = -0.167
                      (3) F1/TT=0.274
                     (4) - F2/TT = 0.047
                     (5) F3/TT=0.148
                     (6) F4/TT=0.082
                     (7) E\phi/(Hi+0.2\times TT\times tan(sin^{-1}(NA))=0.953
 [0022]
                                                              12
                                                                      134.873
                                                                                 13.355
 【表2】
                                                              13
                                                                      223.066
                                                                                 27.065 L<sub>22</sub>
 [主要諸元]
                                                              14
                                                                     -832.483
                                                                                 16.171
最大物体高
               : 79.2
                                                              15
                                                                     1720.345
                                                                                 20.318
                                                                                          L_{23}
像側最大開口数:0.70
                                                              16
                                                                      114.539
                                                                                 25.717
                                                                                 17.623
 [レンズ諸元]
                                                              17
                                                                     -283.906
                                                                                          \rm L_{24}
Νo
                     d
           r
                                                              18
                                                                      211.304
                                                                                 18.680
0
          \infty
                 60.000
                          \mathbf{R}
                                                              19
                                                                     -232.392
                                                                                 14.352
                                                                                          L_{25}
1
                 13.000
          \infty
                          L_{11}
                                                              20
                                                                      363.497
                                                                                 16.129
2
    -4229.212
                 76.768
                                                              21
                                                                     -239.391
                                                                                 13.224
                                                                                          L_{26}
3
     1500.665
                  16.860
                                                              22
                                                                     2648.837
                                                                                 32.386
                          L_{12}
4
    -1016.232
                  1.000
                                                              23
                                                                      614.245
                                                                                 26.417
                                                                                          L_{31}
5
      919.561
                 15.569
                                                              24
                          L_{13}
                                                                     -195.498
                                                                                  6.134
6
                  2.541
    -3600.448
                                                              25
                                                                     -170.472
                                                                                 39.937
                                                                                          L_{32}
7
    -2556.320
                 15.474
                          L_{14}
                                                              26
                                                                     -207.715
                                                                                  1:012
8
     -575.763
                  1.000
                                                              27
                                                                    -1745.615
                                                                                 25.811
                                                                                          L_{33}
9
      366.596
                 22.829 L<sub>15</sub>
                                                              28
                                                                     -348.534
                                                                                  1.013
10
                    1.000
     -3581.778
                                                              29
                                                                      689.697
                                                                                 29.236
                                                                                          L_{34}
                  19.957 L<sub>21</sub>
11
       206.228
                                                              30
                                                                     -904.004
                                                                                  5.211
```

31	397.101	35.526	$ m L_{35}$	48	372.277	49.558	$L_{48}$
32	-1409.856	2.186		49	-453.455	13.767	
33	317.695	26.830	$L_{41}$	50	-283.932	23.359	$L_{49}$
34	1188.840	13.182		51	-428.362	1.000	
35	241.321	38.445	$L_{42}$	52	340.205	33.144	$L_{410}$
36	153.969	14.992	•	53	6649.009	1.000	
37	256.132	14.145	$L_{43}$	54	216.001	32.687	L 411
38	152.085	47.741		55	549.478	1.000	
39	-206.732	36.268	$L_{44}$	56	173.858	26.771	$L_{412}$
40	604.352	42.121		57	283.739	1.000	
41	-174.493	22.599	$\rm L_{45}$	58	133.099	36.533	$L_{413}$
42	-845.769	10.000		59	376.281	6.027	
43	-553.322	29.239	$L_{46}$	60	625.841	13.357	$L_{414}$
44	-205.969	1.000		61	86.661	20.071	
45	_	10.535	AS	62	95.803	63.457	$L_{415}$
46	-3783.006	24.943	$L_{47}$	63	616.803	10.728	
47	-401.149	1.000		64	$\infty$		W

#### [条件対応値]

- $(1) \mid En \mid /TT = 3.077$
- (2)  $\beta = -0.167$
- (3) F 1/T T = 0. 207
- (4) F2/TT = 0.056
- (5) F3/TT=0.145
- (6) F4/TT=0.080
- (7)  $E\phi/(Hi+0.2\times TT\times tan(sin^{-1}(NA))=0.925$
- 【0023】図4に投影光学系の第1実施例について、球面収差、非点収差、及び歪曲収差を示し、図5に横収差を示す。同様に、図7に投影光学系の第2実施例について、球面収差、非点収差、及び歪曲収差を示し、図8に横収差を示す。各収差図中、NAは像側最大開口数を示し、Yは像高を示す。非点収差図中、破線はメリジオナル像面を示し、実線はサジタル像面を示す。横収差図中、(A) はメリジオナル面内の光線の横収差を示し、
- (B) はサジタル面内の光線のサジタル方向の横収差を示す。各収差図から明らかなように、両実施例とも所要のレンズ構成を採り、且つ前記各条件式を満たすことにより、優れた結像性能を持つことが分かる。

#### [0024]

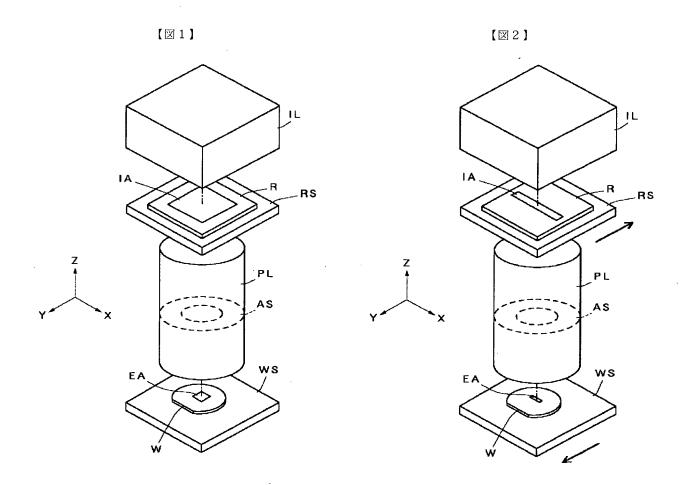
【発明の効果】以上のように本発明によれば、十分に広い露光範囲と、十分に大きな開口数を持ち、しかもレンズ外径の拡大を十分に抑えた投影光学系と、この投影光学系を用いた露光装置と、この露光装置を用いた半導体デバイスの製造方法が提供された。

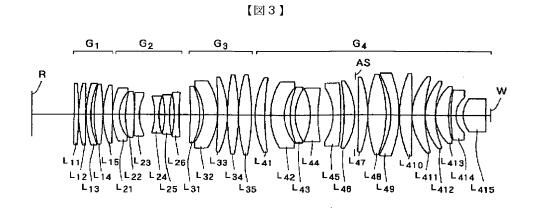
【図面の簡単な説明】

- 【図1】 露光装置の第1実施例を示す斜視図
- 【図2】露光装置の第2実施例を示す斜視図
- 【図3】投影光学系の第1実施例を示す構成図
- 【図4】投影光学系の第1実施例の球面収差、非点収差、及び歪曲収差図
- 【図5】投影光学系の第1実施例の横収差図
- 【図6】投影光学系の第2実施例を示す構成図
- 【図7】投影光学系の第2実施例の球面収差、非点収差、及び歪曲収差図
- 【図8】投影光学系の第2実施例の横収差図

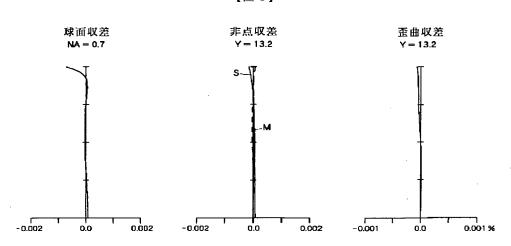
# 【符号の説明】

I L…照明光学系	R…レチクル
I A…照明領域	R S…レチクルステ
ージ	
P L…投影光学系	AS…開口絞り
W…ウエハ	EA…露光領域
WS…ウエハステージ	
G <sub>1</sub> ~G <sub>4</sub> …レンズ群	L 11~L 415 … レン









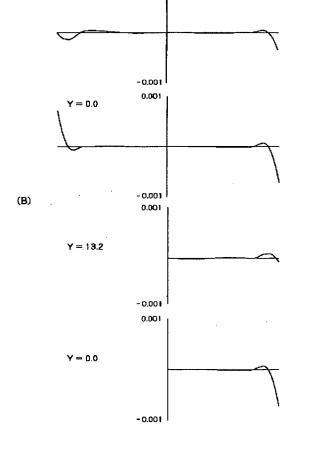
# 【図5】

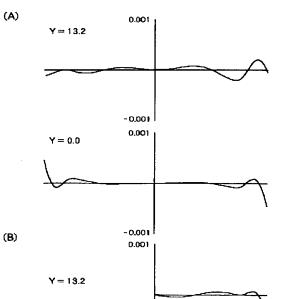
0.001

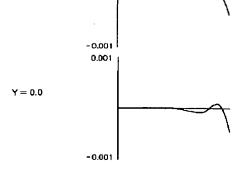
(A)

Y = 13.2

# 【図8】

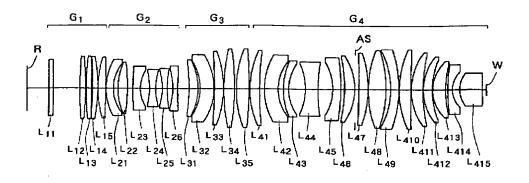






(B)

【図6】



# 【図7】

